アモルファス 1,2-ジクロロエタンの結晶化と その蒸着条件依存性

(学習院大・理) 〇安田尚弘、井上勝宣、仲山英之、石井菊次郎

【序】アモルファス状態は熱的に非平衡な状態であり、 平衡状態である結晶に向かって構造の緩和を起こす。 この緩和過程には、まずアモルファス状態から、ガラ ス転移が起こり、過冷却液体状態を経て結晶化する過 程と、アモルファス状態から直接結晶化する過程の二 つが確認されている。我々は、trans型とgauche型の 二種類の配座異性体をもつ 1,2-ジクロロエタン(DCE) を試料とし、アモルファス状態から結晶化における緩 和の蒸着条件依存性をX線回折により研究している。

低温の金属基板上への真空蒸着によって作成したア モルファス DCE が、trans 型と gauche 型の異性体分 子を含んでおり、昇温による緩和過程で gauche 分子 の割合が増加することがラマン散乱による研究で分か っている。gauche 型の割合は結晶化直前で最大となる が、結晶化によりすべてが trans 型に変わる。今回、 我々は、これらの現象を X 線回折法によって研究し、 試料中の分子配列に関する知見を得ることを目指した。

【実験】アモルファス試料はラマン測定の場合 と同様に真空蒸着法(蒸着速度~300 nm/min) により作成し、それを一定速度で昇温させなが ら、X線回折と光干渉の測定をした。また、蒸 着温度を変えて、蒸着温度の違いによる挙動の 変化を調べた。X線回折の測定は、入射角を2° に固定し、観測側を動かす測定(20測定)と、 両方を連動させる測定(0-20測定)により行 った。また、X線回折と同時に膜状試料にレー ザー光を透過させ、光干渉により膜厚変化を観 測した。

【結果と考察】43 K で蒸着した試料を昇温し た際の X 線回折パターンの変化(20測定)を Fig.1 に示す。結晶化を示すブラッグピークは 110 K 付近から現れた。結晶化温度はラマン測



Fig.1 昇温における X 線回折パ ターン変化(43 K 蒸着 2*θ* 測定)



Trの蒸着温度 Ta依存

定での結果とほぼ一致した。また、結晶化直前までのアモルファスパターンの幅広のピークの半 値幅の変化を、温度に対して求めた。その結果、半値幅は昇温に伴い、はじめはゆっくりと増加 し、ある温度領域から結晶化温度(110 K 付近)までは 急激な増加することが分かった。一方、光干渉の解析 結果との比較から、X 線回折パターンの半値幅の温度 依存性が変化する温度領域は、試料が熱膨張から構造 緩和に転じる温度と考えることができる。

回折パターンのブッラグピーク強度より結晶化温 度T_c、半値幅の変化から構造緩和温度T_cを求め、蒸着 温度T_aに対する相関をFig.2 にまとめた。参考に光干 渉から求めた構造緩和温度T_cも載せてある。この図か ら、蒸着温度T_aが高くなると、構造緩和温度T_cは高く なり、結晶化温度T_cは低くなる傾向を見てとれる。蒸 着後から、昇温に伴って、熱膨張、構造緩和、結晶化 を迎えるということが分かる。しかし、T_d=90 K付近 で、T_cとT_cの線が交差していることから、高温蒸着試 料では構造緩和なしに、蒸着後から結晶化が始まるの ではないかと考えられる。これは、この温度領域で蒸 着した試料についてのラマン散乱と光干渉測定の結 果における特異な挙動に対応している。

そこで、今回は、この 90 K 付近から結晶化温度 100 K付近の領域での実験を行った。まず、85 K以上で の蒸着試料は、蒸着中に結晶化が始まってしまう事 が分かった。85K蒸着試料での回折パターンをFig.3 に示す。二つあるピークの内、低角側のピーク(*印) は、粉末試料についての既報のデータでは見られな いピークである。Fig.4 では、異なる X 線入射条件 $(\theta - 2\theta$ 測定) での測定による、130 K におけるブラ ッグピークを異なる蒸着温度の試料について比較す る。これを見ると85K蒸着試料では、昇温中に見ら れた*印のピークが現れていない。さらに 82 K 蒸着 試料については、300 nm/min の蒸着速度で作成した 試料はアモルファス状態で得られるが、蒸着速度を 1/3にした場合は、結晶化が蒸着中に始まり、前述の ピークが見られることも分かった。この試料をさら に昇温すると、このピークは130 K付近で消滅し、 既報の粉末試料のピークと一致した。

さらに、82 Kよりも低温で蒸着した試料では、130 K における各ブラッグピークの相対強度に大きな違いは見られず、粉末試料のそれと同様であった。それに対し、Fig.4 に示す通り、蒸着温度が82 K以上では高温になる程、配向が強くなる傾向があった。



Fig.3 昇温における X 線回折パ ターン変化(85 K 蒸着 2*θ* 測定)



Fig.4 温度の異なる蒸着試料のにお ける 130 K でのブラッグピークの比 較(*θ*-2*θ* 測定)

以上の通り、82 K 以上での蒸着試料の結晶化へ向かう過程は、蒸着温度、蒸着速度に敏感であることが分かった。これらの蒸着条件を変えた実験の詳細はポスターで紹介する。